Slow positronを用いた 崩壊における parityの破れの検証

斎藤 拓也田口 誠山本 裕明



contents

- (1)positroniumを用いたparityの破れの検証
- (2)Slow positron について
- (3)熱電子を用いたビーム輸送系の確立
- (4) slow positronをtargetに当てる実験
- (5)結果と考察

abstract

^{■22}Naから 崩壊によって生じたpositronを Tungsten Moderatorに通すことによって 単色のenergyを持つslow positronを生成 し、Wien filterによってそのspinの向きを 90度回転させる。それを磁化させたtarget に当て、spinがparallelの時とantiparallel の時の2の生成量を比較し、Parityの破 れを検証する。





崩壊におけるparityの破れ

p n+e⁺+ _e
V-A型弱カレントに基づくLagrangian
L' (x) =
$$-\frac{G}{\sqrt{2}}\bar{p}(x)$$
 $\left(1-\frac{g_A}{g_V}_{5}\right)n(x)\bar{e}_L(x)$ $(1-\frac{1}{5})L(x)$ + h.c.

e_Lのみしか現れない→ Parityの破れ

Positroniumについて



偏極率測定の原理

ターゲットのスピンと入射陽電子のスピンがparallel の場合の2 生成のrateをN_p、antiparallelの場合の 2 生成のrateをN_aとすると、



 P_{e^+} : positronの偏極率 P_{e^-} : electronの偏極率



Eintzellens(静電レンズ)



図のように電極を配置し、 の点での斜めの電場に よってビームを収束させる

CHA(concentric hemispherical analyzer)



図のように同心円状の2つの1/4球の電極間に 電圧をかけ、特定のエネルギーの粒子のみを選 ぶ



Slow positron

motivation

- ・Wien filterの磁場の大きさを考えるとspinを曲 げられるのはlow energyのpositronのみ
- ・energyが大きくなるとCHAの電圧も大きくなり、 放電の危険

slow positron generatorとしてTungstenを ソースの上に置く

Tungstenはpositronに対して仕事関数が負(~ 2eV)であるため、Tungstenの結晶に入射した positronが表面まで到達すると数eVのエネル ギーを持って再放出される(slow positron)

Tungsten moderator (transmission mode) ふ 入 射 面 と 再 放 出 面 が 反 対



Tungsten moderator (reflection mode)

入射面と再放出面が同じ



Tungsten moderator(Mesh)



absorber

Moderatorを通してslow positronに寄与するの は入射エネルギーが~数十keVのもの(~~0. 1)

Positronの偏極度を大きくするためmoderator の前に厚さ0.1mmのBeでできた吸収体 (absorber)を置くと入射エネルギーが数百keVの ものslow positronに寄与する



熱電子を用いた輸送系の確認

Slow positronで実験する前に同じSet upで熱電子を 使ってEinzellens,CHAの効果を確認した

熱電子放出とは、金属導電材料を高温に すると固体内電子の一部が仕事関数より 大きな熱エネルギーを得て表面から数 meV~数百meVのエネルギーを持って表 面から飛び出す現象 熱電子放出源として豆電球のタングステン フィラメントを用い、輸送した熱電子をファ

ラデーカップと蛍光板でモニターする

Eintzel1の効果の確認



Einzel1の軌道simulation (V2=-600Vの時)





·V4=0V,V3=-320Vで最大効率0.03

CHAの軌道simulation(V3=-320Vの時)





→ この電圧の値を参考にpositronで実験を行った

Eintzel2の軌道simulation (最大効率のもの)

入射エネルギー 2500eV











Background(V3=0V) Øspectrum

0.226counts/s

0.02counts/s



V3の値を変えていった時のenergy spectrum

V3=0V:1080 counts



V3=1300V :1368 counts

V3=1250V :1309 counts

V3の値を変えていった時のenergy Calibrationでの Spectrum

V3=0V :1080 counts



V3=1200V :1604 counts

ピークの位置

V3=1150V:1409 counts

V3=1150V

1800

V3=1150V

V3=0V

1800

-tural Daiwai

2000

2000

V3=0V

V3の値を変えていった時のenergy spectrum

V3=0V :1080 counts/50000s



V3=1100V:1455 counts



Moderatorなしのときのenergy spectrum

変化なし



 $\frac{N(V3 = 1200V)}{N(V3 = 0V)}$ = 1.02 ± 0.05

V3=0V:829 counts

V3=1200V:843 counts

V3の値を変えていったときのcount数 の変化(errorは統計誤差のみを考慮)





- ※V3=1200Vの時のデータを用いるとbackground の個数を差し引いて、slow positronのrateは 600個/50000sとなる。
 - これが統計的揺らぎによる確率は0
- V3=1200Vの時、simulationにより2500eVの positronはCHAで曲がることがわかった。加速 電圧が2500Vなのでmoderatorから出たlow energyのslow positronのsignalを見ることがで きたと思われる。



輸送効率(熱電子の時の値)



discussion

今回我々が行ったアニールにおいて真空度はreferenceの値よりかなり低かった(我々の10^(-4)Torrに対してreferenceの値は10^(-9)Torr) 真空度が低いと表面が酸化してyieldが小さくなる。

真空度を上げるには専用の炉が必要

アニール温度が高ければ高いほどyieldは大きくなることがわかっている。今回は、アニールするときのmoderatorの抵抗によって moderatorに流せる電流が制限された。抵抗を小さくすることによって て温度は上げられる可能性がある。

Reflection moderator(meshより抵抗は小さい)を試したところ、 2000度ぐらいまで加熱することができた。しかし、非常にもろくなり、 使うことができなかった。室温に戻す速度をもっと緩やかにしたり固 定の方法をきちんと考えると使うことができる?



Chamber内に鉛を入れて、backgroundを減らす 真空を切らずに熱電子とpositronで同時に測定で きるようにする(sourceの上にフィラメントを置く) アニール方法の改善(温度、真空度を上げる) 今回、positronがtargetに当たったことは要求して いない。Parityの破れを見る時には磁化させた targetに当てる必要がある。真空チェンバー内の鉛 でビームをcollimationする、あるいはpositronが当 たると二次電子を放出する素子(CEMA)を使って回 路にその情報を組み込む?

Unified treatment of positron annihilation and positronium formation





熱電子飽和電流の測定





V3=800V,V4=-800V:1382 counts